PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-109041

(43) Date of publication of application: 20.05.1987

(51)Int.CI.

G03C 1/71

G03F 7/02 G03F 7/08

(21)Application number: 60-248735

(71)Applicant:

MITSUBISHI CHEM IND'LTD

KONISHIROKU PHOTO IND CO LTD

(22) Date of filing:

08.11.1985

(72)Inventor:

SHIMIZU SHIGEKI MAEDA YOSHIHIRO

GOTO SEI

SUZUKI NORIHITO

(54) PHOTOSENSITIVE LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain high by excellent high-printing resisting power and to improve shelf stability, visible image forming characteristic by exposure and image reproducibility by using a diazo compd. prepd. by binding a specific diazo compd. with a polymer contg. a residual carboxylic group or a residual carboxylic anhydride group.

CONSTITUTION: The diazo resin prepd. by binding the diazo compd. expressed by the formula (1) by esterification with the polymer contg. the residual carboxylic group or residual carboxylic anhydride group is used as the diazo resin of a photosensitive lithographic printing plate constituted by providing the photosensitive layer contg. the diazo resin on a aluminum sheet having an anodized layer obtd. by an anodic oxidation treatment in phosphoric acid or electrolyte essentially consisting of phosphoric acid and having 200W900Å average pore size and 100W100pieces/m2 pore density. The rate of the diazo compd. to be incorporated may be 10%W95%, more preferably 15%W90%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 109041

動Int.Cl.・
 識別記号 庁内整理番号
 G 03 C 1/71 3 0 2 7267-2H 7/02 1 0 2 7124-2H 7/08 1 0 2 7124-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

母発明の名称 感光性平版印刷版

②特 願 昭60-248735

@出 願 昭60(1985)11月8日

⑫発 明 者 请 水 茂 樹 横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合 研究所内

⑫発 明 者 前 田 佳 宏 横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式会社総合

研究所内

⑩発 明 者 後 藤 聖 日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

⑫発 明 者 鈴 木 則 人 日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

①出 願 人 三菱化成工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 ①出 願 人 小西六写真工業株式会 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

小四六字具工業株式会 東京都新宿区西新宿 1 丁目269 社

砂代 理 人 弁理士 中 本 宏 外 2 名

明 細 奪

1. 発明の名称

感光性平版印刷版

2. 特許請求の範囲

1. リン酸又はリン酸を主成分とする電解液中で陽極酸化処理して得られる平均ポア径が200~100~1000個/μm²の陽極酸化層を有するアルミニウム板上に、ジアン樹脂を含有する感光層を設けてなる感光性平版印刷版にかいて、該ジアン樹脂が、カルボン酸幾基又は無水カルボン酸残基を有する重合体に下配一般式(1):

(式中、R1 は少なくとも1個の水酸基を有するアルギル菌、アルケニル基、アリール菌 又はアラルギル菌を示し、R1 は水素、アルギル基、アルケニル基、アリール基又はアラ ルキル基を示し、R® 及びR*は同一又は異なり、水素、アルキル基又はアルコキシ基を示し、 x[©] はアニオンを示す)で表わされるジアン化合物を結合してなるジアン関脂であることを特徴とする感光性平版印刷版。

- 2 該一般式(i) において、R³ 及びR⁴ が水器で ある特許請求の範囲第 1 項記載の感光性平版 印刷版。
- 3 放一般式(i) において、R¹ が2-ヒドロキ シエテル基である特許請求の範囲第1項記載 の感光性平版印刷版。
- 4 数一般式(I) において、R¹ が2-ヒドロキシエチル基で、R² がエチル基である特許請求の範囲第1項記載の感光性平版印刷版。
- 5. 該一般式(I) において、 X ^O が P F 。 又は B F 4 である特許請求の範囲第 1 項記載の感光性平 版印刷版。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、感光性平版印刷板に関する。詳し

くは、高耐刷力で保存安定性、消去性が良好で、かつ露光可視面性、面像再現性が良好な感光性 平版印刷版に関する。更に詳しくは、白色灯下で取扱つても、かぶりが少なく、作業性が良好な感光性平版印刷版に関する。

〔従来の技術〕

従来、芳香族ジアゾニウム塩、例えば、ジフェニルアミン・4・ジアゾニウム塩と活性カルポニル化合物、例えばホルムアルデヒドを反応させたジアゾ樹脂は公知である。特に印刷分野ではジアゾ樹脂の光分解による溶解性の変化を利用して、オフセット印刷用平版の製版用感光性物質として広く利用されている。

ジアゾ樹脂をパインダー等と混合し、それを 親水性の金属、紙、好ましくはアルミニウム等 に強布することによりオフセット印刷版が得ら れる。この版は、像様露光することにより露光 部が硬化し、現像液に不溶となり、これを現像 液により処理することにより版面上に親水性部 分と親油性部分が得られ水と脂肪性インキを用

のモル比、反応条件等を選択すれば高感度ジア ゾ化合物は得られるものの現像性、保存安定性 の点で難がある。

また、ジフェニルアミンとホルムアルデヒドとの縮合物は、420~500 nm の可視領域にも吸収を有し、この波長の光を吸収して分解するので白色灯下での取扱いが非常に困難であり、これは製造上及び使用上の重要な欠点となる。

とのジフェニルアミンとホルムアルデヒドの縮合物以外の新規なジアン感光材料も検討されている(特開昭 5 4 - 3 0 1 2 1 号、同 5 8 - 1 2 7 9 2 3 号、同 5 8 - 4 2 6 4 1 号)。特開昭 5 4 - 3 0 1 2 1 号公報には、主鎖がポリエステル基である、ジアン化合物に関する記載があるが、溶鉄としてトリフルオロ酢酸のような試薬を使う必要があり、かつ反応条件も高温・長時間であり実用上難しい。

他方、特開 昭 5 8 - 6 2 6 4 1 号、同 5 8 - 1 2 7 9 2 3 号 公 報 に 記 収 の 新規 ジア ゾ 化 合 物

いて印刷することができる。

また一方、作業性等の点から、成近になつて印刷版の高感度化が強く望まれており、ジアン感光材料の分野でも、種々の検討がなされている。

しかし、ジフエニルアミン・4・ジアゾニウム塩とカルポニル化合物との重縮合では、反応

は、反応条件としては改善されているものの、 合成工程が多く、繁雑である。また得られた新 規ジアン化合物の現像性は不良であり感光層へ 加えられる量が制限される。

本発明者らは、カルボン酸残器又は無水カルボン酸残器を有する重合体に下配一般式し:

- 1 1 4 3 9 5 号)。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、耐刷力と画像再現性の点で満足できるものではなかつた。

したがつて、本発明の目的は、画像再現性を 向上し、高耐刷力の感光性平版印刷版を提供す ることにある。

また、本発明の別の目的は、現像性、露光可 視画性が良好な感光性平版印刷版を提供すると とにある。

また、本発明の更に別の目的は、保存安定性、 消去性が良好で、かつ白色灯下で取扱つても、 かぶりが少なく、作業性が良好な感光性平版印 刷版を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明を概説すれば、本発明は感光性平版印刷版に関する発明であつて、リン酸又はリン酸を主成分とする電解液中で陽極酸化処理して得られる平均ボア径が200~900点でボア密度が100~100個/μm²の陽極酸化層を

込み量を変化させることにより自由にコントロールできる。したがつて、現像性、露光可視適性等、諸性能のバランスを、仕込み量を変え、エステル化率を変化させることにより自由に関節できる。ジアゾ化合物(I) の導入率は、10%から95%好ましくは15から90%でよい。

また、本発明においては、重合体に導入されたジアゾ化合物のアニオンを常法に従い、他の 所選のアニオンと置換して使用してもよい。

ジアン化合物としては、前記一般式(I)で表わされるものが挙げられる。

式中、R1 の具体例としては、2-ヒドロキシェテル基、1-ヒドロキシェテル基、ヒドロキシェテル基、ヒドロキシェテル基、ヒドロキシュール基、ヒドロキシャンリル基、ヒドロキシステリル基、ヒドロキシャンナミル基、ヒドロキシナフテル基等が挙げられる。

R¹ の具体例としては、メチル基、エチル基、 プロピル基、ピニル基、アリル基、フエニル基、

有するアルミニウム板上に、ジアソ樹脂を含有する感光層を設けてなる感光性平版印刷版において、該ジアソ樹脂が、カルボン酸残基又は無水カルボン酸残基を有する重合体に前記一般式(1)で表わされるジアゾ化合物を結合してなるジアソ樹脂であることを特徴とする。

以下、本発明を具体的に説明する。

本発明におけるジアソ樹脂は、カルボン酸残 基又は無水カルボン酸残茎を有する重合体に、 前記一般式(i)で要わされる水酸茎を持つたジア ソ化合物をエステル化反応させることによつて 得られる。

エステル化反応は、例えば1968年アカデミック プレス(Academic Press) 発行、サンドラー カロ(Sandler Karo) 著、オーガニック ファンクショナル グルーブ ブレパレーション(Organic Functional Group Preparation) 第1巻等の公知の方法に単じて行えばよい。

その際、エステル化率はジアゾ化合物(I)の仕

ペンジル基等が挙げられる。

R®、R4 の具体例としては、メテル基、エテル基、プロピル基、メトキン基、エトキン基等が挙げられる。

x^D の具体例としては、デカン酸及び安息香 酸などの有機カルポン酸、フェニルリン酸など の有機リン酸及びスルホン酸を含み、典型的な 例としては、メタンスルホン酸、クロロエタン スルホン酸、ドデカンスルホン酸、ペンゼン スルホン酸、トルエンスルホン酸、メシテレン スルホン酸及びアントラキノンスルホン酸、 2 - ヒドロキシー 4 ニメトキシベンゾフェノンー 5-スルホン酸、ヒドロキノンスルホン酸、4 - アセチルペンゼンスルホン酸、ジメチル- 5 - スルホイソフタレートなどの脂肪族並びに芳 香族スルホン酸、 2 2′4 4′- テトラヒドロキシ ペンゾフエノン、 1, 2, 3 - トリヒドロキシベン ソフェノン、2,244-トリヒドロキシベンソフ エノンなどの水酸基含有芳香族化合物、ヘキサ フルオロリン酸、テトラフルオロホウ酸、

ZnO4 などのハロゲン化ルイス酸、 0.40. 、 10. などの過ハロゲン酸 などが挙げられる。 前記一般式(j) で表わされるジアソ化合物のりち代表的な化合物を下記に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

(1)
$$HO-CH_2CH_2-N$$
 $\bigoplus_{N_2-PT_2}$ $\bigoplus_{N_2-PT_2}$

(2)
$$H \circ - C H_2 C H_2 - N - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc + \bigcirc B F_0$$

$$(3) \qquad \text{Ho-oh_2ch_3-N-} \bigcirc -\text{N_2-pF_6}$$

(1)
$$HO-CH_2-OH_3-N-OH_3-PF_6$$

(5)
$$H \circ - C H_2 C H_3 - N \longrightarrow M_5 \circ P F_6$$

(8)
$$HO-OH_2OH_3-N-OCH_3$$

$$0CH_3$$

$$0CH_3$$

$$0CH_3$$

(9)
$$H \circ - C H_2 \circ H_3 - N - \bigcirc \longrightarrow -M_2 \cdot H_3 \circ - \bigcirc \longrightarrow -S \circ_3$$

カルボン酸残基又は無水カルボン酸残基を有する重合体としては、例えば、下記式(II)~(V)で表わされるような構成単位を有する重合体;イタコン酸、その半エステル又はその無水物から誘導される構成単位を有する重合体;酸性セルロース誘導体;酸性ポリビニルアルコール等が挙げられる。

(式中、R®及びR®は水衆又はアルキル基、例 えば、炭素数1~8のアルキル基を示し、R® は水紫、メチル基、アルキルアミド基、アラル キルアミド基あるいはアリールアミド基、例え は、プロピルアミド茲、ヘキシルアミド茲、ノ ニルアミド基、フエニルアミド基、p‐ヒドロ キシフェニルナミド茜、ペンジルアミド基を衷 わし、R1 はフエニレン兹又はヒドロキン茲を 有していてもよい炭米数1~1のアルキレン苺、 例えば、ヒドロキシメチレン芸、メテレン基、 エチレン基、プチレン基、ヘプチレン基を衷わ し、R® は水菜原子、ヒドロキン基、アクリロ イル基、メタクリロイル基、フエニル基等の世 換基で置換されていてもよいアルキル茜若しく はシクロアルキル基、例えば、ヒドロキシエチ ル基、ペンジル基、シクロヘキシル基、シクロ ペンチル基、又はアリール基、例えば、フエニ ル基、トルイル基、p~ヒドロキシフエニル基 を表わし、 R¹⁰ はヒドロキシ茲、フェニル基等 の置換基で置換されていてもよいアルギル基、

しては、例えば、マレイン酸モノアルキルアミド、マレイン酸モノヒドロキシアルキルアミド、マレイン酸モノベンジルアミド、マレイン酸モノフエニルアミド、シトラコン酸モノアルキルアミド、シトラコン酸モノフエニルアミド等が 挙げられる。

式(V)で表わされる構成単位を与える化合物としては、例えば、無水マレイン酸、無水シトラコン酸等が挙げられる。

イタコン酸、その半エステル又はその無水物としては、イタコン酸、イタコン酸モノアルキルエステル、イタコン酸モノベンジルエステル、イタコン酸モノフエノキシエテルエステル、イタコン酸モノフエニルエステル、イタコン酸モノンクロヘキシルエステル、無水イタコン酸等が挙げられる。

酸性セルロース誘導体としては、例えば、セ ルロースアセテートフタレート、ヒドロキシブ ロビルメチルセルロースフタレート、ヒドロキ シブロビルメチルセルロースへキサヒドロフタ 例えば、アミル茜、ドデシル茜、ヒドロキシエテル茜、ペンジル茜、アリル基、アリール茜、例えば、フエニル茜、D-ヒドロキシフエニル 基、トルイル茜、又はシクロアルキル茜、例えば、シクロヘキシル茁、シクロペンチル基を 表わし、nは0又は1を表わす。)

上述の式(I)で表わされる構成単位を与える化合物としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコンアニル酸、オレイン酸、ビニル酢酸、ビニルグリコール酸、ビニル安息香酸等が挙げられる。

式(IIIで表わされる構成単位を与える化合物としては、例えば、マレイン酸、マレイン酸モノアルキルエステル、マレイン酸モノペンジルエステル、マレイン酸モノペンジルエステル、マレイン酸モノフエニルエステル、マレイン酸モノシクロヘキシルエステル、フマル酸又はその半エステル等が挙げられる。

式Mで表わされる構成単位を与える化合物と

レート等が挙げられる。

また、酸性ポリビニルアルコールとしては、 ビニルアルコール/ビニルフタレート共産合体、 ビニルアセテート/ビニルアルコール/ビニル フタレート共重合体等が挙げられる。

上記式(I) ~ (Y) の内、(Y) は特に合成が容易であるという点で好ましい、また、 R⁵ 及び R⁵ は水 楽又はメチル基が好ましい。

本発明中のカルボン酸残基又は無水カルボン酸残基を有する重合体は、公知の方法に従い、上記の各牌成単位を与える化合物を単独重合、あるいは、共重合することにより合成することができる。

共重合成分としては、(II)~(V)のモノマーと共 重合するものであれば良く、特に限定されない。 具体的にはスチレン類、アクリル酸エステル、 メタクリル酸エステル類、ビニルエーテル類、 アクリルアミド類、メタクリルアミド類、ビニ ルケトン類、エチレン、プロピレン等のオレフ イン類、ビニルエステル類、その他 N - ビニル ピロリドン、N-ビニルカルパゾール、4-ビニルビリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等が挙げられるが、これ以外でも共重合するものであれば良い。共重合成分は10モルダから90モルダ、好ましくは15モルダから85モルダが窒ましい。

本発明中の重合体としては、通常、平均分子量が1,000~10万、好ましくは2000~5万のものを使用する。

本発明中の感光性シアン樹脂は、例えば、例えば、別えば、例えば、例えば、とかできるが、種々の合成樹脂と混合して使用するとができる。例えば、水酸基を有するる。とか有利である。ことが存りに使用しりる水酸基を有する親にといる。の目的に使用しりる水酸基を有する親にといる。

(1) 芳香族水酸基を有するモノマー、例えば N - (4-ヒドロキシフエニル) アクリルアミ

クリレート、アミルメタクリレート、シクロ ヘキシルメタクリレート、2-ヒドロキシエ テルメタクリレート、4-ヒドロキンプテル メタクリレート、グルシジルメタクリレート、 N - ジメテルアミノエテルメタクリレート等 の(置換)アルキルメタクリレート

- (5) エテルビニルエーテル、 2 クロロエテル ビニルエーテル、ヒドロキシエテルビニルエ ーテル、ブロビルビニルエーテル、ブテルビ ニルエーテル、オクテルビニルエーテル、フ

ド又は N - (4 - ヒドロキシフエニル) メタ グリルアミド、 0 - . m - , p - ヒドロキシ ステレン、 0 - , m - , p - ヒドロキシフエ ニル - アクリレート又は - メタクリレート

(2) 脂肪族水酸基を有するモノマー、例えば2 - ヒドロキシエチルアクリレート又は2 - ヒ ドロキシエチルメタクリレート

共重合する他のモノマーとしては

- (1) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン 酸等のα。β-不飽和カルボン酸
- (2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロビル、アクリル酸プチル、アクリル酸フチル、アクリル酸コクテル、アクリル酸 2 クロロエチル、2 ヒドロキンエチルアクリレート、グリンジルアクリレート、ドロ・ジメテルアミノエテルアクリレート
- (3) メチルメタクリレート、エチルメタクリレ ート、プロビルメタクリレート、ブチルメタ

エニルビニルエーテル等のビニルエーテル類

- (6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等の ビニルエステル類
- (7) スチレン、α-メチルスチレン、メチルス チレン、クロロメチルスチレン等のスチレン 類
- (8) メチルビニルケトン、エテルビニルケトン、 プロピルピニルケトン、フエニルビニルケト ン等のビニルケトン類
- (9) エチレン、プロピレン、イソプチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類
- (O) N-ビニルビロリドン、N-ビニルカルパ ゾール、4-ビニルビリジン、アクリロニト リル、メタクリロニトリル等

が挙げられるが、 その他、 水酸基を含有するモ ノマーと共重合しりるモノマーであれば良く、 これに限定されるものではない。 また、これ以 外にも必要に応じて、 ポリピニルブテラール樹 脂、ポリウレタン樹脂、 ポリアミド樹脂、エポ キシ樹脂、ノボラック樹脂、天然樹脂等を添加 してもよい。

水酸基を有する親油性の高分子化合物は、感光性組成物の固形分中に通常 1 ~ 9 9 重量 8、好ましくは 5 ~ 9 5 重量 8 含有させる。また、ジアン樹脂は通常 1 ~ 1 0 0 重量 8、好ましくは 5 ~ 9 0 重番 8 含有させる。

本発明中の感光性組成物には、更に性能を向上させるために以下に示した値々の公知の添加剤を加えることができる。

- (1) 画像を可視面化することを目的とした染料
- (2) 適布性を改良するためのフツ奈系界面活性 剤やアルキルエーテル類
- (4) 感脂化剂
- (5) 安定剤

本発明中の感光性組成物は適当な溶媒、例え

/ μm²、好ましくは、100~500個/μm² となるように陽極酸化処理したものを使用する。本発明中のアルミニウム板は陽極酸化処理の前後に、それぞれ周知の方法に従いブラシ研摩、 電解エッテング等の砂目立て処理、及び/又は 親水化処理等の装面処理を行つておくことが好ましい。

親水化処理としては熱水封孔やケイ酸ソーダ処理が挙げられるが接着性やシアソ残り、現像性の点からは、ケイ酸ソーダ処理が好ましい。ケイ酸ソーダ処理の条件としては濃度 0.1~5 のメタケイ酸ソーダ溶液中に、温度 5.0 で~9 5 でで1 0 秒間~5 分間浸漬して行われる。好ましくは、その後に60 で~100 での水に10秒間~5 分間浸漬して処理される。

こうして製造した感光性平版印刷版上に、常 法に従つて被写物を重ねて露光するか電子線等 を照射して画像の書込みを行つた後、現像液を 用いて現像すれば支持体上に対応する画像を形 成させることができる。 露光に好適な光源とし ばメチルセロソルブ、メチルエチルケトン、エ チルセロソルブ、シクロヘキサノン、シオキサン、酢酸エチル、ペンジルアルコール、ジアセ トンアルコール等に容解して本発明中の支持体 に盗布する。

ては、メタルハライドランプ、水銀灯、カーポンプーク灯等が挙げられる。

以下、本発明で使用する支持体、ジアン樹脂の製造例を示す。

(支持体-1)

アルミニウム板を178/Lの塩酸浴中で浴温度25℃にて50 A / d m² で25秒間電解研摩処理を行い、最大祖さ4μm の砂目板を得た。該砂目板を40重量多のリン酸浴中で、浴温度40℃にて4A / d m² で50秒間陽極酸化処理を行い、充分に水洗後風乾した。得られた陽極酸化処理層を電子顕微鏡で解析したところ、平均ポア径750Åのポアが175個/μm² 確認された。

(支持体-2)

(支持体-1)と同様にして砂目立て処理されたアルミニウム板を30重量多のリン酸と25重量多の硫酸との混酸浴中で、浴温度40でて4A/dm²で30秒間陽極酸化処理を行い充分に水洗後風乾した。得られた陽極酸化処

理暦を電子顕微鏡で解析したところ、平均ポア 径 5 0 0 Å のポアが 2 2 0 個 / μπ³ 確認された。 (支持体 - 3)

(支持体 - 2)と同様にして、30重量多のリン酸と5重量多の硫酸との混酸浴中で、他は同一条件にて得られた勝極酸化処理層は平均ポア径350個/μm²形成されたとが確認された。

(支持体-4)

(支持体 - 2)と同様にして、30重量多のリン酸と30重量多の硫酸との混酸浴中で、他は同一条件にて得られた陽極酸化処理層は平均ポア径250Åのポアが1000個/μm²形成されたととが確認された。

(支持体-5)

(支持体・1)と同様にして砂目立て処理されたアルミニウム板を30重量30硫酸浴中で、浴温度30℃にて6A/dm²で30秒間陽極酸化処理を行い、充分に水洗後風乾した。得られた陽極酸化処理層を参考例1と同様にして解析

無水マレイン酸(1/1)共重合体(三京化成 社製スチライトCM-2L、重量平均分子量 5,000)11.49(002年ル)とp-トルエンスルホン酸70呵(0004年ル)を 80mlのアセトンに溶解し3時間室温でかくはんした後、1昼在放置した。

この容液を 2 L の水に 商下し生じた沈敷を 戸取し水洗した後、 3 0 c 1 昼夜乾燥してシアン 樹脂 - 1 を得た。 シアン樹脂 - 1 は無水マレイン酸部分が完全に開環し半エステル化しているとか I R により確認された。

(ジアソ樹脂 - 2)

メタクリル酸メチルと無水マレイン酸の共重合体(1:1)5%(2533;リモル)(重量平均分子量8200)と合成例1に記載したジアゾのヘキサフルオロリン酸塩85%(255;リモル)とp-トルエンスルホン酸87%(0.51まりモル)を80㎡のアセトンに溶解し3時間室温でかくはんした後、1昼夜放慢した。

したところ、平均ポア径 1 3 0 Å のポアか 1000 個 / μm² 以上確認された。

(支持体-6)

(支持体-5)と同様にして、電流密度を 4 A / a m² で他は同一条件にして得られた陽極酸化処理暦は平均ポア径 8 0 A のポアが 1 0 0 0 個 / μ m² 以上形成されたことが確認された。

(支持体-7)

(支持体-1)と同様にして電流密度を 9A/ d m² で他は同一条件にして得られた陽極酸化処 理層は平均ポア径 9 5 0 Å のポアが 1 0 0 個/ μ m² 確認された。

(ツアソ樹脂 - 1)

4 - (N - エテル - N - ヒドロキシエチル)
- アミノベンセンジアゾニウム塩化亜鉛塩 29.6
g(Q 1 モル)とヘキサフロオロリン酸アンモニウム 1 9.6 g(Q 1 2 モル)を 2 0 0 Wの水中で氷焓下混合しジアゾのヘキサフルオロリン酸塩 2 8 gを得た。このジアゾのヘキサフルオロリン酸塩 4 7 g(Q 0 2 モル)とスチレン/

この存液を2 4 の水に筒下し生じた沈殿を沪取し水洗した後 3 0 C 1 昼夜乾燥してジアゾ樹脂-2 を得た。

ジアン樹脂 - 2 は、無水マレイン酸部分が完全に開環し半エステル化していることがIRにより確認された。

(ジアグ樹脂-3)

4 - (N - ペンジル - N - ヒドロキシルエチル) - アミノベンゼンジアゾニウム塩化亜メトコ 5 - スルホン酸 3 6 8 9 (Q 1 モル) と 2 - オキシー 4 - メトキンベンフェノン - 5 - スルホン酸 3 6 8 9 (Q 1 2 モル)を 2 0 0 d の水中で氷冷下混合し、ジアゾの 2 - オキシー 4 - メトキシベンフェノン - 5 - スルホン酸塩 5 0 9 を得た。リアムアの操作はジアン樹脂 - 1 と同様に(ポリマーは 0 M 2 L) 行い、ジアン樹脂 - 3 を得た。

ジアゾ樹脂 - 3 も無水マレイン酸部分が完全 に開環し半エステル化していることがIRによ り確認された。

(ジアソ樹脂 - 4)

2.5 - ジメトキシー 4 - (- (N - エチルーN - ヒドロキシエチル) - アミノ] ベンゼンジア ゾニウム塩化亜鉛塩 3 5.6 g (0.1 モル) と2 - オキシー 4 - メトキシベンゾフエノン - 5 - スルホン酸 3 6.8 g (0.1 2 モル) を 2 0 0 et の水中で氷冷下混合し、ジアゾの 2 - オキシー 4 - メトキシベンゾフエノン - 5 - スルホン酸塩 5 5 g を得た。以下の操作はジアゾ樹脂 - 1 と同様に(ポリマーは C M - 2 L) 行い、ジアゾ樹脂 - 4 を得た。

〔 寒施例〕

以下、本発明を爽施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

実施例1~4、比較例1~3

上記製造例で得た支持体 1 ~ 7 に、次のよう な組成を有する感光液 - 1 をホワラーを用いて 塗布し、80 c、 5 分間乾燥し、感光性平版印刷版を得た。塗布量は乾燥重量で 1.0 9/m² で あつた。

(現像被一1)

得られた平版印刷版の感度、点太り量、耐刷力、及び保存安定性を測定した。その結果を喪1 に示した。

群光可視画性は、マクペス反射機度計(ビジュアルフイルター)を用いて、画像部と非画像部の反射機度差を測定し、 0.25以上を「良」とし、 0.25以上を「良」とし、 0.25以上を「良」

感度は、ステップウエッジ段数のベタ段数を 目視で判断した。

点太り登は、150線/インチ555の原稿 を用いたときの点太りを測定した。

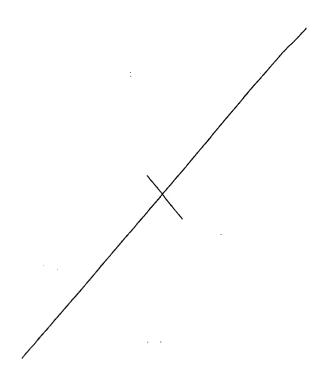
保存安定性は、温度 4 0 c、湿度 9 0 % にて 3 日間保存した場合の非画線部の汚れの有無に て判断した。耐刷力は、オフ輸印刷機で巻取紙 (感光液-1)

得られた感光性平版印刷版を 3 KW の超高圧 水銀灯で 8 0 cm の距離から 1 分間 第光 し、 解光 可視画性を測定した後、下記現像 液 - 1 で現像 し、平版印刷版を得た。

ポリマー1は、下式で示した組成で、重量 平均分子盤は、8万であつた。

$$\begin{array}{c|c} C \, H_8 & C \, H_8 \\ \hline + C \, H_8 - C \, \frac{1}{26} & C \, H_8 - C \, H_{\frac{1}{26}} & C \, H_2 - C \, H_{\frac{1}{26}} \\ \hline + C \, H_8 - C \, H_{\frac{1}{26}} & C \, H_2 - C \, H_{\frac{1}{26}} & C \, H_3 - C \, H_{\frac{1}{26}} \\ \hline + C \, O \, H_{\frac{1}{26}} & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 & C \, O \, O \, H_{\frac{1}{26}} \\ \hline + C \, O \, H_{\frac{1}{26}} & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 & C \, O \, O \, H_{\frac{1}{26}} \\ \hline + C \, O \, H_{\frac{1}{26}} & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 \\ \hline + C \, O \, O \, C_3 \, H_6 & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 & C \, O \, O \, C_3 \, H_6 \\ \hline \end{array}$$

に印刷し、平網のカスレあるいはベタ部の着肉不良が起とつた枚数を耐刷力とした。



瑰	•
æ	

	奥施例1	奥施例 2	実施例 3	奥施例 4	比較例1	比較例 2	比較例 5
番 号	支持体 - 1	支持体 - 2	支持体 - 3	支持体 - 4	支持体 - 5	支持体 - 6	支持体 - 7
份極酸化電解液	H ₂ PO ₄	H ₃ PO H ₂ SO 4	- -	-	H ₂ B O ₄	←	H ₃ PO ₄
平均ポア径 (Å)	750	500	350	250	150	80	950
ポア密度 (個/μ血²)	175	220	350	1000	>1000	>1000	100
惑 度 (ステップウエッジ段数)	5	5	5 1/2	4 1/2	4	4 1/2	5 1/2
点太り量(5段相当)(46)	4.1	3.5	4.2	6.0	1 2.0	1 1.5	8.0
耐刷力 (万枚)	>2 0	>2 0	>20	>15	5	3	>2 0
露光可視画性	良	良	良	良	良	良	良
保存安定性	良	良	良	良	良	良	不可
消 去 性	良	良	良	良	良	良	不良

表1より、本発明の感光性平版印刷版は、 光可視画性、画像再現性に優れ、更に、保存安 定性と消去性に優れると共に、極めて優れた耐 剧性を有することが分かる。

奥施例 5 ~ 8

支持体・2 に、次のような組成を有する感光液-2 をホワラー塗布し、80 c、3 分間乾燥し、感光性平版印刷版を得た。塗布量は、乾燥重量で1.5 9/m² であつた。

(感光液 - 2)

** ポリマー 2 は下式で示した組成で重量平均 分子量は 4 万であつた。

得られた感光性平版印刷版を白色灯下で3時間放置した後、露光、現像して平版印刷版を存た。得られた平版印刷版をハイデルベルグ社製 G T O 印刷機に取付け印刷を行つた所、表2 に示すような結果を得た。更に、耐刷力も調べ、その結果も表2 に示した。

比較例 4

感光液-2においてジアン樹脂を、p-ジアンプフェニルアミンとホルムアルデヒドの縮合物のPP-塩(GPOにより分子量の測定をしたところ、4量体以上が約35モル多含まれていた。)に置き換えた以外は、すべて同様にしての光液-3を調液し、支持体-2に実施例5~8と同様にしてホワラー塗布、乾燥し、感光性平版印刷版を得た。

これを実施例5~8と同様に、白色灯下 (500ルックス)で1時間放置した後、露光、 現像して平版印刷版を得た。

これを実施例 5 ~ 8 と同様に印刷を行い、表 2 に示すような結果を得た。

段 2

	奥施例 5	実施例 6	奥施例 7	実施例 8	比較例4
ジアン樹脂	1	2 .	3	4	p - ジアゾジフ エニルブミンと ホルムアルデヒ ドの紹合物の P F s 塩
白色灯下放置後 の非画線部の汚 れ	無	無	無	 	有
耐刷力(万枚)	> 30	>30	> 3 0	> 30	20

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の感光性平版印刷版は、確めて優れた高耐刷力をもち、保存安定性、消去性に優れかつ、観光可視画性、画像再現性に優れ、更に、白色灯下で取扱つてもかよりのないという顕著な効果が奏せられる。